

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成20年5月8日(2008.5.8)

【公開番号】特開2006-152247(P2006-152247A)

【公開日】平成18年6月15日(2006.6.15)

【年通号数】公開・登録公報2006-023

【出願番号】特願2005-245822(P2005-245822)

【国際特許分類】

C 0 8 L 79/08 (2006.01)

C 0 8 G 73/10 (2006.01)

G 0 2 F 1/1337 (2006.01)

【F I】

C 0 8 L 79/08 A

C 0 8 G 73/10

G 0 2 F 1/1337 5 2 0

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月19日(2008.3.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 0 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 0 2】

[ジアミン]

m - キシリレンジアミン { 式 ( I ' - 2 ) } : M X D A

1 , 3 - ビス ( アミノメチル ) シクロヘキサン { 式 ( I - 2 ) } : B A C

1 , 1 - ビス { 4 - [ ( 4 - アミノフェニル ) メチル ] フェニル } - 4 - n - ブチルシ  
クロヘキサン { 式 ( V I - 2 ) /  $R^{21} = C_4H_9$  } : 4 C h

5 - { 4 - [ 2 - ( 4 - n ヘブチルシクロヘキシル ) エチル ] シクロヘキシル } フェニ  
ルメチル - 1 , 3 - ジアミノベンゼン { 式 ( I I I - 2 5 ) /  $R^{23} = C_7H_{15}$  }  
: 7 C h 2 C h

p - フェニレンジアミン ( 表 1 の 1 - 8 ) : P D A

4 , 4 ' - ジアミノジフェニルメタン ( 表 1 の 1 - 1 1 ) : D D M

1 , 2 - ビス ( 4 - アミノフェニル ) エタン ( 表 1 の 1 - 1 6 ) : D D E t